原子衝突研究協会誌 2009年第6巻第6号

Journal of Atomic Collision Research



原子衝突研究協会 2009年11月15日発行 http://www.atomiccollision.jp/

しょうとつ 第6巻 第6号

目次

総説:金属原子線源(長田哲夫)	4
井口さんとのこと (福田昭)	18
原子衝突若手の会第 30 回秋の学校開催報告 (第 30 回秋の学校開催事務局)	20
原子衝突研究協会運営委員選挙について (2009 年選挙管理委員会)	22
第11回原子衝突研究協会若手奨励賞募集要項 (庶務)	22
国際会議発表奨励事業に関するお知らせ (庶務)	23
「しょうとつ」原稿募集 (編集委員会)	23
今月のユーザー名とパスワード	23

金属原子線源

長田 哲夫 明星大学·元教授 (首都大学東京·客員教授) sp8v6489@woody.ocn.ne.jp 平成 21 年 9 月 21 日原稿受付

1. はじめに

本誌を発行する原子衝突研究協会の原子衝突と は何でしょうか.厳密な定義は知りませんが,取り 敢えず光子,電子,原子,分子,イオン(原子イオ ン,分子イオン)の中の二つの間(同種間も含む) の相互作用(衝突)による動的過程を原子衝突あ るいは原子過程と言う,としておきます.ただし, 光子と電子の中の組合せは除きます.これらの組 合せの中で,光子と原子および電子と原子の相 互作用が基本的なものであり,従って今まで多く の研究者によって実験と理論の両面から詳しく研 究されてきました.

原子の中では水素原子が最も基本的なもので あり,他の原子種が関係する動的過程を考える場 合の出発点となりますが,自然界は電子を複数も っている原子であるが故の面白い現象を用意して います.例えば自動イオン化共鳴現象は電子を2 個もつ He 原子から[1],またオージェ過程は電子 が3個のリチウム原子から[2]観測されます.更に I, Xe, Cs, Ba, 希土類原子と続く原子系列の光吸 収では 4d 巨大共鳴 (4d giant resonance) が観測さ れています[3,4].この共鳴はBaあたりまではポテ ンシャル形状共鳴(shape resonance)と呼ばれて いますが,希土類原子の方へ進みますと共鳴の 形が自動イオン化共鳴の様相を呈してきます.形 状共鳴は 4d から励起する電子に対するポテンシ ャルを使って1粒子モデルで説明されていますが, 電子分光で調べますと 4d 殻より外側の副殻電子 にも光イオン化の共鳴的な増加が同時に観測さ

れます[3, 5].詳しい議論は他に[6, 7] 譲るとして, これらの現象はもともと電子間に電気・磁気的な 相互作用があるために起きるのであり,原子番号 または電子数が1つ違うだけで微妙に,あるいは 大きく変わります.こういった現象の多様性が研究 者の好奇心を煽り,研究者に多くの研究の場を提 供しています.

言うまでもなく,原子衝突あるいは原子過程の分野は宇宙物理学をはじめ,高層大気,放電,核融合,レーザー,化学反応,質量分析や原子吸光分析を始めとする物理分析など,多くの分野と深く関わっている基礎的な研究分野です.この分野の実験的研究は多くの場合真空中で標的原子(分子)に光,電子あるいはイオンを当てて,入射体の変化,或いは標的から放射される電子や光子,生成イオンなどを調べます.

筆者が原子衝突の世界に足を踏み入れたのは 約40年前です.この間,真空技術や計測技術の 進歩と共に実験の対象が扱いやすい原子・分子 から取扱いの面倒な金属原子や複雑な分子,さ らにクラスターへと,また実験内容が1種類の衝突 粒子(入射粒子または生成粒子)の検出から2種 類,あるいはそれ以上の種類の検出へと変ってき ています.すぐ後で触れるように,自然界に存在 する92種類の原子種のうちの約85%が常温で固 体の金属です.金属原子はアルカリ土類原子を 除いて開殻原子であり,理論的な扱いの方も実験 と同様に面倒になります.しかし,原子過程を多く の開殻原子を含めて系統的に理解するため,ま た上に挙げた諸分野とも関連が深いことから,今後も孤立金属原子を標的とする原子過程の実験的,理論的研究が続くと考えられます.

本稿では、今まで主として金属原子の関わる実 験を行ってきた経験を基にして、金属原子線の生 成法の一端を紹介してみます、原子という言葉を 使うとき、そのイオンも含むことがありますが、本稿 で原子と言うときには中性の原子を指すものとしま す.なお、金属原子線源に関しては大変役に立 つ Ross and Sonntag の総説[8]があります.また、 金属原子を含めた広い意味の原子源に関しては、 L. Válye の優れたテキスト [9] があります.

2. 元素の周期表を眺めると

さて,ある分野の研究が発展して行くとき,やり易 いところから手がつけられる、というのが普通です、 原子衝突の世界の発展を標的という観点から眺 めてもそう言えます.対象を原子だけに限ると,最 も扱いやすい希ガス原子から始まって、アルカリ 原子,アルカリ土類原子,他の金属原子という方 向へ進んで来たと言えるでしょう. 孤立金属原子 の原子過程を調べるには,固体金属を真空容器 の中で加熱して気化させる必要があります、しかし、 そのための金属原子線源の規格品はありません。 端的に言えば,実験に必要な金属原子線源は, その実験に合ったかたちで,実験者自ら設計する 必要があります.さらに言えば,製作した金属原 子線源を十分に使いこなして良い結果を出すに は,まずそれを使って実験を何度か繰り返し,そ の原子線源の個性(くせ?)を知ることが必要で す.

元素の周期表を眺めてみましょう.表にある 92 種類の元素の分類の仕方にはいろいろあるようで すが,その一つに希ガス(6種),非金属(15種), そして金属(Hを含めて 71種)という分類がありま す.非金属は多くの場合分子のかたちで存在す るので,孤立中性原子の実験は非常に難しいも のでした.それでも分子ガスから RF 放電や熱解 離を使って孤立中性原子を生成する努力がはら われてきました.これに比べると 3 番目の金属の 方が,非常に蒸発温度の高い一部のものを除け ば,まだ扱いやすいと言えそうです.

最近の実験技術の進展は目覚ましく,その一 つがレーザー冷却を利用した磁気光学トラップに よる研究です.レーザー冷却は孤立中性原子の エネルギーを絶対零度付近まで下げる高度な技 術で,室温で運動している原子では不可能な精 密な研究が進んでいます[10].この技術の Bose-Einstein 凝縮,原子時計,干渉計,量子情 報処理等への応用研究は他[11]に譲るとして,原 子過程関係の研究の例を挙げれば Ca 原子の三 重項遷移の超高分解能分光,Kr 原子の準安定 状態の寿命の測定,超低速 Li 原子の衝突断面 積の測定などです.

金属原子を標的とする原子過程実験の代表と して,金属蒸気中に粒子ビームを通過させる蒸気 - ビーム法と,金属原子線と粒子ビームとを交差 させて行う交差ビーム法があります.本稿は熱的 な中性原子を標的とする交差ビーム法に重点を 置き,電荷移行衝突あるいは負イオンの電子脱 離衝突を利用する高速金属原子線は対象外とし ます.以後,金属原子線源を誤解の可能性がな い限り,慣例に従って「金属オーブン」あるいは簡 単に「オープン」と記します.

3. 金属オーブン設計の基礎

3-1 金属オーブンを使う実験の基本配置

最初に本稿で使用する2つの言葉,すなわち「出 射」と「原子線」について断っておきます.真空の 中に気体(または蒸気)を入れた容器を置きます. この容器に孔がありますと,そこから気体分子(原 子)が飛び出てきます.英語ではこの状況を表す 言葉として,容器内分子の平均自由行程が孔の 大きさに比べて大きい,小さいに関わらず effusion が使われています[9].しかし,英和辞典によりま すと,effusion は"流出"とか"浸出"となっていてど うもしっくりしません.原子がお互いに衝突せずに 孔から「飛び出る」という感じを表すには"放射"と か"射出"と訳されている emission がよいのですが, 前者は光の放射と間違えてしまいそうです.従っ て本稿では"入射"に対応させて「出射」を使用し ます.因みに国語辞典には"射出"はありますが



図1 金属原子線源(金属オーブン)を使った実 験の基本配置.N₀ は入射粒子数を,また N_S は 検出される生成粒子数を表す[式(4)を参照].

"出射"はありません.

一方,原子線あるいは原子ビームと言いますと 多数の原子が並行して進行する様子を想像しま す.しかし実際の実験では多少の発散性は避け られません.本稿ではそのような原子の流れをも 含めて「原子線」と呼ぶことにします.

本題に入り、金属オーブンを使う交差ビーム実 験の基本配置を図1に示します.試料の入った容 器を外部から加熱します、以後、この容器を「試料 チャンバー」と呼びます.加熱によって気化した金 属蒸気中の原子が試料チャンバーの出射孔から 出てきます.出てくる原子の流れをコリメートし, 「原子線」として相互作用領域へ送ります、相互作 用領域の上部には水または液体窒素で冷やされ たトラップが置かれていて、真空容器の内部が標 的原子の付着で汚染されるのを防ぎます,試料チ ャンバーをどのように加熱するかは必要温度によ って変わるでしょう. 一般に 1000 °C 以下の場合 は抵抗加熱(直流または交流)が安定で適してい ます.1000 ℃ から1800 ℃ くらいまでは普通電子 線加熱法が使われます、もっと高温が必要な場合 は誘導加熱法があります.加熱源の外側にはラデ ィエーションシールド(radiation shield)が,場合に よっては二重,三重に置かれ,熱効率を良くする と同時に,周囲の不要な過熱を防ぎます.相互作 用領域では粒子線(電子線,イオンビーム,光子 ビームなど)が交差し,衝突生成物(電子,光子,



図2 噴射口の形と強度分布(文献[9] より) イオンなど)が目的に合った方法で検出されま す.

3-2 原子線源と気体分子運動論

ここで原子が出射孔から出るときの様子を気体分 子運動論で考えておきます.金属原子線を生成 する金属オープンは,原子の出射孔の直径と長さ を *d と*1,試料チャンバー内の原子の平均自由行 程を *λ* としたとき,多くの場合

 $d \le \lambda, l \le \lambda$ (1) を満たす条件で使用することになります.ちなみ に,クラスターを生成するときは $d = \lambda,$ および $l = \lambda$ の条件下で蒸気を"噴射"して断熱膨張させ ます.

出射孔から出る金属原子の角分布は出射孔の 形に依存します.図2は出射孔の形で強度の角 分布がどう変わるかの計算結果を示しています[9]. 図では出射口の直径 d,長さ lという2つのパラメ ーターの比を使っています.出射孔の上部の中 心から曲線までの長さが相対強度を表します.

1 0 では気体分子運動論にあるように分布曲線が円になります.1/d が大きくなるにつれて分布が正面に集中し,出射角の僅かな違いが強度の目立った変化を引き起こすことが判ります.このことは,相互作用領域で標的密度を一定に保ちたいような測定,例えば絶対断面積の測定では注意する必要があります(図 14 参照).

出射孔から単位時間にどれだけの原子が出てく るかということも見ておきましょう.条件1~0のとき, 角度の方向に立体角 *d*の中に毎秒出てくる

6

原子数 dN は

$$dN = \frac{d\omega}{4\pi} \chi n_0 \overline{\nu} A_S \cos\theta \tag{2}$$

で与えられます[9].ここで, n_0 は容器(今の場合, 試料チャンバー)内の原子密度, $\bar{\nu}$ は原子の平均 速度, A_s は出射孔の断面積です. χ は出射孔 の形で決まる減衰係数で,関係 $l \le d$ が成り立つ 多くの金属オーブンでは 1 に近い値になります. 条件(1)を満たすとき,出射孔から正面のR だけ離 れた位置の単位体積当りの原子密度は

$$n = \frac{dN}{\bar{v}} = \frac{1}{4\pi R^2} n_0 A_s \tag{3}$$

と近似できます.

3-3 金属オーブン設計における基本事項

次に金属オーブンを設計するときの基本的な事 柄を6つほど述べておきます。

(a) <u>必要温度</u>:まず考えている金属を蒸発させる に必要な温度です.これにはその金属の蒸気圧 と温度の関係を調べることになります.物理学や

表1代表的な金属元素の蒸気圧(文献[12]よ り抜粋)

元 素	各蒸気	ī圧(Pa	単位)	に達す	る温度
	(°C)				
	10^{-2}	10 ⁻¹	1	10	10 ²
Ba	533	614	712	843	1015
Be	974	1074	1193	1336	1520
Ca	453	516	591	683	799
Cs	75	109	159	202	269
Cr	1149	1257	1384	1535	1719
Cu	1006	1109	1237	1389	1578
Fe	1208	1321	1455	1617	1820
Li	397	456	531	619	730
Mg	315	365	424	496	584
Mn	774	858	956	1074	1222
Κ	120	157	203	260	333
Rb	88	123	165	218	286
Na	188	231	282	347	428
Sr	400	458	528	614	721
Ti	1423	1554	1709	1900	2132
W	2739	2955	3205	3502	3806

化学関係の事典,ハンドブック等には金属の蒸気 圧表が載せられています.代表的な例を表1に示 します.蒸気圧とは同一物質の気相と液相(また は固相)が共存しているとき,気相が示す圧力を いいます.共存している二相が平衡にあるときの 蒸気圧を特に飽和蒸気圧と呼びます.実験に必 要な蒸気圧は金属オーブンの構造,入射粒子の 種類,実験手法などによって異なるでしょう.一般 的には,衝突断面積の計算式

$$\sigma = \frac{N_s}{N_0 n L f} \tag{4}$$

から毎秒の事象数(events) $N_{\rm S} = N_0 \sigma nLf$ の値がど れくらいになるかを概算で見積もってみます(図 1 参照).ここで σ は考えている過程の全断面積, N_0 は毎秒の入射粒子数,nは標的原子の密度,Lは 有効衝突長と呼ばれる量です.またfは衝突生成 物の検出効率で,検出器の受け入れ立体角,偏 光度,偏極度,検出器系の検出効率などが含ま れます.

ここでつけ加えたいのは,蒸気圧を考えるとき融 点は関係がないということです.例えば,実験に 必要な試料チャンバー内の蒸気圧を1 Pa (7.5×10⁻³ Torr)とします.Cu がこの蒸気圧になる 温度は1237°C,Cr(クロム)は1384°Cです.とこ ろがこれらの金属の融点はそれぞれ1083°Cと 1860°Cです.すなわち,使用温度では,Cuの場 合は液体からの蒸発,Cr では固体からの蒸発, すなわち昇華ということになります.このように蒸気 圧を考える上では,融点すなわち液体か固体か は関係のないことですが,オーブンを設計する上 では非常に重要な要素となるでしょう.すなわち, 使用温度で液体となっている場合は,試料をいれ るるつぼを横向きに設置できないからです.

(b) <u>原子線の原子密度とコリメーション</u>:原子線の 断面の形と大きさをどうするか,密度はどれくらい 必要とするかは,どのような実験を行うかによりま す.例えば光電子の角分布の測定を高い分解能 で行いたいときは,細くて(直径 1 mm以下)高い 密度の原子線が必要です.またレーザーポンピン グを行う場合はドップラー効果の影響を避けるた め,コリメートを十分にする必要があります.しかし, 細い原子線を得るために出射孔を小さくし,コリメ ーターも小さくすると,コリメーターが短時間で塞 がる可能性が高くなります.また高い原子密度を 達成するために,相互作用領域をオーブンの出 射孔にできるだけ近づければ,(e)で述べるように 二次的な影響が大きくなります.さらに,原子線の コリメーションを良くするために,コリメーターと相 互作用領域を出射孔から遠ざけると強度が下が ってしまいます.すなわち,細くコリメートされた高 い原子密度の金属原子線を長時間使用するとい うのは大変難しい要求となるわけです.従って,ど の要素が重要かを考えて,どこかで妥協すること になります.

(c) るつぼの材質:考えている試料金属と入れ物 (るつぼ)との相性の問題は非常に重要です.ここ で言うるつぼとは, 試料チャンバーの中に入れる 試料容器です、このるつぼの材質は使用温度で 融解しないこと,試料物質と化学反応したり合金 をつくったりしないことが必要です。例えばAlの気 化にTa(タンタル)のるつぼを使用しますと, Alが るつぼの表面を濡らし,やがてるつぼに穴があい てしまいます.Alに対してはBNかWが適していま す.またBeに対してはCかTa,CsにはSS(ステンレ ス鋼)かTaが適している、といった具合です.同じ ことは金属蒸気と接する試料チャンバーの材質の 選択に関しても言えます、それぞれの金属試料に どのような材質のるつぼが合うかについては大変 役に立つRoss and Sonntagの総説[8]がありますの で,ここではこれ以上の説明は省きます.

(d) <u>原子出射孔の温度</u>:金属オーブンでは試料チャンバーのうち出射孔部の温度を試料溜めの部 分より常に高く保つ必要があります.この条件が 満たされないと使用中に出射口が次第に小さくなってビーム強度が変わり,最後には塞がってしまいます.

(e) 金属オーブンの副次的な影響:金属オーブン を使用する場合,これに起因する磁界,放射場, 熱電子,イオン等の相互作用領域や検出器系へ の影響に注意が必要です.抵抗加熱でも電子衝 撃加熱でも,大なり小なり磁界が生じます.抵抗 加熱に使用するシースヒーターの中には、シース の中にヒーター線が2本通っていて,直流電流を 往復させてその電流に基づく磁界を相殺するもの があります.電子分光の場合は,これを使用した 上で磁気遮蔽を施す必要があるかも知れません. 試料チャンバーの原子出射孔からはいわゆる黒 体放射と呼ばれる電磁波(赤外線から紫外線ま で)が出てきますので,光を検出する実験ではこ の電磁波が検出にかからぬように対策を講じる必 要が生じます.また,オーブンの温度が高くなると, 試料チャンバーの内壁からの熱電子や内壁での 表面イオン化で生ずるイオンが出射孔から出てき ます.これらの荷電粒子は出射孔付近に置かれ た偏向電場または追返し電場で排除できます.言 うまでもなく、電子とイオンの両方が出てくる場合 に追い返し電場を使うのは禁物です.

(f) 励起種及びクラスターの有無:取り出された金 属原子線中に励起種はないか、またクラスターが 含まれていないかという問題があります.まず励起 種ですが,これはNISTデータをはじめいろいろな 原子エネルギー準位のデータを参考にしてきち んと評価する必要があります.評価には Boltzmann分布関数 $f(\Delta E) = (2J+1) \cdot \exp[-\Delta E / kT]$ を使います.ここで, $\Delta E = E_e - E_0$ で, $E_0 \& E_e$ はそれ ぞれ基底状態と励起状態のエネルギーです.ま た,(2J+1)は角運動量Jの統計重率です.例えば, Mnの最初の励起状態 3d⁶(⁵D)4s⁶D_{9/2}は基底状態 3d⁵4s² ⁶S_{5/2}の上 2.11 eVのところにあります.これ を蒸発温度 1243 K (970 °C)と共に分布関数へ 入れて計算しますと,基底状態1に対する励起状 態の生成量 (population) は 1.7×10^{-9} となり, 全く 無視できることがわかります.しかしFeの場合,基 底状態 3d⁶4s^{2 5}D_{4.3.2.1.0}の微細構造成分が基底準 位J=4の上0.12 eVの範囲に分布しており,蒸発 温度 1743 K (1470 °C)でのJ = 4, 3, 2, 1, 0 準位 の相対生成比がそれぞれ1:0.56:0.31:0.17:0.04 となります.この生成比は,例えば実験的な光吸 収スペクトルと比較するスペクトルを計算する場合 には大変重要になります。

次にクラスターの生成ですが,皆無とは言えないものの,無視できるほど少量である,というのが

結論です.これをきちんと検証するのは大変難し い問題です、なぜなら、クラスターの存在を調べよ うとして電子あるいは光を当ててイオン化するとあ る確率で解離するので,本当の姿が見えないから です.しかし,今まで金属原子線を使う衝突実験 で、クラスターが混ざっていて困った、という話は 筆者の知る限りありません、このことはむしろ金属 スラスターを生成するにはどうするかを考えれば 納得できます.希ガス原子のクラスターを生成す るときと同様に、金属クラスターを生成するには金 属蒸気を非常に小さい孔から真空中へ断熱膨張 させます.逆説的に言えば,クラスターの生成を 避けるには蒸気出射孔を大きくすればよいと言う ことになります.これは出射口が塞がるのを避ける という効果もあります、筆者が設計したいくつかの オーブンでは、出射孔の直径を 2.5~10 mm にし ています。

4. 金属オーブンの例

ここでは標準的な金属オーブンの例として抵抗加 熱型,電子衝撃型,および誘導加熱型オープン をまず紹介し,そのあとよく工夫された例を2つほ ど紹介します.蒸着で使用される電子線加熱(磁 界で電子線を曲げて金属に当てる方法)は目的 に適しないので省きます.



図3 直接抵抗加熱型金属オーブン.本体は 水冷式の Cooling Jacket の中に置かれている が,図では省略.

4-1 直接抵抗加熱型オープン

最も簡単な直接抵抗加熱型の金属オーブンを図 3 に示します.円筒型の試料チャンバー自身に電 流を流して加熱するタイプです.ここに示したオー ブンは²⁷A1の²P_{3/2}状態の超微細構造の測定に 使用されたものです[13].ヒーター兼試料チャン バーとしてグラファイトを使用し,加熱には交流を 使用しています.温度を 1670 K まで上げるのに 800 Wを要しています.酸化アルミナ(Al₂O₃)のる つぼを使用していますが,グラファイトとの付着を 避けるため,るつぼの外側にタンタル箔を巻いた と記されています.

4-2 抵抗加熱型オーブン

蒸発温度が 1000 °C 以下では安定に使用できる シースヒーターによる抵抗加熱型のオーブンが適 しているでしょう.アルカリ元素,アルカリ土類元素 のほか,Bi,Eu,Mn,Pb,Sm,Zn等がそれに該当 します.今までに非常に多くの異なるタイプの抵 抗加熱型金属オーブンが製作されていますが, その中の3つの例を紹介します.

図 4 に示すのは,電子スピンの存在を確かめた 有名な Stern-Gerlach 実験で使用された Ag 原子 線源と同じものです[14].試料チャンバーは鉄で できていて,出射孔は直径1mm,長さ1mmです. ヒーターは直径 0.3 mm のヘリカル状の白金線で, MgO 粉末内に埋め込まれています.これによって チャンバーを 1300 °C まで加熱することができたと 記されています.



図4 抵抗加熱型水銀原子線源.有名な Stern - Gerlach 実験で使用されたのと同じ.



図5 二段加熱型アルカリ原子線用オーブン

図5 に示すのは筆者がLi以外のアルカリ原子 線用として作製したオーブンです[15].本体はス テンレス鋼でできています.加熱にはシースヒータ ーを2本使用し、出射孔の部分の温度を試料チャ ンバーの温度より常に高く保つように別々に加熱 します.しかし Cs と Rb の場合は,蒸発温度がそ れぞれ約 120 , 140 と低く,出射孔部のヒー ターだけで目的をはたすことができました、このオ ーブンは下部の円盤に取り付けられた 3 本の支 柱(図では省略)で真空容器に固定されています が,出射孔部のヒーターの熱が熱伝導で下部へ 伝わり,試料チャンバーが容易に必要温度に達 すると同時に,ちょうどよい温度勾配ができたから です、るつぼとしては石英かステンレス鋼のものを 用意します。

アルカリ金属の気化は容易ですが,言うまでも なく取り扱いには十分注意が必要です.Cs と Rb は通常ガラスのアンプルに封じ込んだ形で売られ ていますので,アンプルの首を切ってそのままオ ープン内へ底から挿入し,これを真空内へ納めて 直ちに排気します.特に Cs は融点が27 °C なの で,手で触っていると簡単に融解するし,大気に さらすとすぐ空気中の水分と反応して表面に水酸 化膜ができて変色します.この状態で加熱します



図6 Li 原子線用大容量オーブン

と膜が邪魔して必要温度に達しても蒸発しないということが起きます.その場合,更に温度を徐々に上げて行けば金属内部に生じる高い蒸気圧で膜が破けて急に蒸発が始まります.(表面電離検出器,質量スペクトル等で)蒸発を確認したら直ちに加熱電力を下げて予定の温度へもって行きます.膜ができているときに気をつけるべきは,急に温度を上げないことです.急な温度上昇は突沸を引き起こし,試料が周囲に散らばっていろいろと支障をきたします.CsとRbにおける融解と変色は,真空中へ封入する前にアンプルを冷蔵庫で冷やすとかなりの程度避けられます.この点に特別な工夫をした例として,アンプルを真空内に納め,適度に排気してから機械的にアンプルを割る方法があります(Hamburgの研究グループ).

図6は蒸発温度800~1000°CのLi原子線お よびアルカリ土類原子線用として設計,製作した オーブンです.アルカリ原子用のオーブン(図5) と同じシースヒーターによる抵抗加熱ですが,4~ 5日という長時間の使用に耐えるように容量を大き くし,原子の出射孔を使用中に塞がることがない ように大きく(10 mm)してあります.試料金属片を るつぼに入れ,これを上からオープン内へ入れま す.このオーブンは主としてLi原子の光イオン化



図7 高温用電子衝撃型オーブン. 試料チャンバー(陽極), W線固定リング, W 線(陰極)固定ディスク, W線(陰極)支 持円筒兼ラディエーションシールド, 陽極 支持円筒兼ラディエーションシールド, キャップ, 陰極固定台, 支柱(3本), 絶縁円盤(マコール), 冷却水, 水冷キャップ, W線(3本を等配分).

実験で使用され,多くの論文を生み出しました[2, 16, 17].

4-3 電子衝撃型オーブン

蒸発温度が 1000 °C を超える金属に対しては電 子衝撃型が使いやすいようです.その例を図 7 に 示します.羽根付の円筒型試料チャンバー(陽 極) の外側に 3 本の 0.30 mm のタングステン 線(陰極) を置き,陰極から放射される電子を 1 ~3 kV の電位差で加速して陽極に衝突させて加 熱するものです.通常陽極 を接地し,陰極 に 負の高電圧をかけます.タングステン線は電極を 兼ねる円筒形のラディエーションシールド の上 部に固定したリングから吊り下げ,下部は円形電 極 に固定してあります.この電極 とその下に 付けてある金属棒はどこにも固定せず,タングス テン線を引っ張る重りの役目をもっています.同じ く熱遮蔽の役目を持つ円筒 の上部には,陽極



図 8 改良された高温用電子衝撃型オーブ ン.陰極(W線)支持円筒兼ラディエーショ ンシールド を水冷にした. 水冷キャッ プ, W線(陰極、3本を等配分), W線 固定リング, 試料チャンバー(陽極), W線固定ディスク, 絶縁円盤(マコール), 支柱, リード線(銅網), フレキシー ブルチューブ(水冷用).

と軽いコリメートの役目をもつキャップ を乗せ ます.絶縁円盤 を3本の柱 で固定し,この円 盤に円形電極 を乗せる電極 を固定してありま す.試料を入れたるつぼは,キャップ を外して 上から挿入します.因みに,Ceの光イオン化実験 を行ったときにオーブンへ供給した電力は,フィラ メント電源 7.1 V / 23.0 A,電子加速電源 2.0 kV / 230 mA でした.

このタイプのオーブンは希土類原子の光イオン 化[18]と電子衝突イオン化の実験[19,20],および 3d 金属原子の光イオン化の実験[21]に使用して きました.高温用として大変優れていますが,欠 点の1つは長時間の使用で電極表面が汚れてく ると,熱電子放射によって放電が起きて不安定に なることです.これを避けるために設計した電子衝 撃型オープンを図8に示します.ラディエーション シールド を水冷式にした点が図7のもの(が これに対応)と異なります.これによってオープン



図9 高周波加熱型金属オーブン(文献[24] より)

が長時間非常に安定に使用できるようになり,主 として Be の光イオン化実験 [22, 23] で使用しま した.

4-4 誘導加熱型金属オーブン

金属原子線を生成する第三の方法として RF 誘導 加熱法があります、その1つの例として、Bulgin 達 が光電子分光を行ったときのものを図 9 に示しま す[24]. グラファイト(黒鉛)の試料チャンバーを, 炭素フェルトを挟んでセラミックで覆い,その外側 に高周波(500 kHz~1 MHz)誘導コイルが巻か れています、この誘導コイルは、普通そうであるよ うに、水冷パイプも兼ねています、このオーブンを 使って最大 2300 まで達成できたと記されてい ますが、材料を選べば 2500 までの温度を達成 できるとも記されています. 欠点は加熱用電源が 高価なこと,安定な使用に至るまでにはかなりの 経験が必要なことです、後者は試料金属、それを 入れる試料チャンバーの材質,それらを囲む断熱 材などのリアクタンス(またはサセプタンス)とその 温度依存性が異なるので,同じように加熱しても その組合せによって加熱速度と温度分布が複雑 に変わってしまうことと関係します.出射口のブロ ックを防ぐための適切な構造と加熱方法の習得は, トライ・アンド・エラーによるところが多いようです. 筆者はこの型のオーブンの経験がありませんので, 詳細は文献[8], [9]に譲ります.

4-5 その他のよく工夫されたオープン2例

金属オーブンに関する解説書を読みますと,今ま で実に多くの異なるオーブンが作られています. その中から,なるほどと思わせる工夫されたオー ブンを紹介します.

4-5-1 ヒートパイプ

本稿は金属原子線の生成を中心に述べています が、ここで金属原子の光吸収スペクトルの測定で 重要な役割をはたした歴史的なヒートパイプにつ いて触れておきます. ヒートパイプの詳細構造は 例えば文献[3, 25, 26]に見ることができますが,そ の基本構造のみを図 10 に示します.金属資料を 入れた配管,いわゆるヒートパイプを真空外部か ら加熱します.加熱にはシースヒーターや電気炉 などの抵抗加熱が使用されます、ヒートパイプの 両側にはガス導入系と排気系が取り付けられた部 屋があり,それらの上流側と下流側にフィルター が取り付けられています、これらの部屋にはヒート パイプの光の入射口と出射口から金属蒸気が噴 き出しますが、この蒸気がフィルターに達して付着 するのを防ぐに十分な圧力の気体(緩衝ガスと呼 ばれる)が導入されます.図 10 では緩衝ガスがと ートパイプの方へ流れる構造になっていて,金属 蒸気の拡散防止効果を高めています. 緩衝ガスと しては,測定のエネルギー(または波長)領域で



図 10 金属原子の光吸収スペクトルの測定 で使用されるヒートパイプ型オーブンの例.

の吸収が起きないか無視できるもの,試料金属や ヒートパイプ系を構成している物質との反応性の ないものを選びます.一般的には希ガスが使われ ています.フィルターはヒートパイプ系の上流側と 下流側の高真空を保つ役割も担っています.使 用するフィルターとしては,測定しようとしている波 長範囲の吸収が小さいか無視できて,吸収構造 を持たないものを選びます.光吸収断面積はせ いぜい Mb (Mega bahn, 1 Mb = 10⁻¹⁸ cm²)のオ ーダーなので,長さ 50 cm のヒートパイプで十分 な吸収構造を見るためには蒸気圧を10⁰~10¹ Pa にする必要があります.これはビーム交差法で必 要な蒸気圧より1 桁か2 桁ほど高い値です.細か い構造を見るためには蒸気圧を更に1~2 桁高め る必要があります.

4-5-2 循環型オーブン

金属オーブンの試料チャンバーの出射孔から出 る原子はトラップに付着させるとは言うものの,多く はコリメーター周辺に付着してしまいます.これら は再び使用されることはほとんどないので無駄に なります.このことを考慮して,融点が低いアルカ リ原子用オーブンを図 11 のように,循環型にした 例があります[27].測定中は cooling jacket に巻か れたパイプに液体窒素を入れて冷却し,測定終 了後に jacket を加熱して付着したアルカリ金属を



図11 循環型アルカリ原子線用オーブン[27]

溶かして試料チャンバーへ戻すというものです。

5. 標的密度の決定

中性金属原子を標的とする実験のうち,いろいろ な断面積をきちんと測定する実験は非常に大切 ですが,精密測定のためのチェックがいろいろあ って面倒な割には,地味で話題性に欠くためかあ まり進んでいません.例えば1999年に報告された NIFS-DATA-51 "Electron Impact Ionization Data for Atoms and Ions – up-dated in 1998 – "を見ます と,70 種類の金属元素(H は除く)のうち,中性原 子の断面積データがあるのは約半数の37 種類で す.これら37 種類のうち測定データが複数あるの は28 種類です.

衝突断面積を決めるには衝突領域の標的原子 密度をきちんと決める必要があります.原子密度 を決めるための実験配置の例を図 12 に示します. 原子線強度をモニターするための水晶振動子型 膜厚コントローラのセンサーを衝突領域の中心に 挿入できるように設置します.また,原子の平均速 度を測定するため,パルス電子銃,ドリフト管,イ オン検出器をオーブンの上部に設置しています. 原子密度 n は

$$n = \frac{T\rho}{\overline{v}mr} \tag{5}$$

で計算されます.ここで,T は衝突領域での原子 の堆積速度, ρ は試料の個体での密度, \bar{v} は原 子の平均速度,m は原子質量,rは膜厚センサー



図12 標的原子密度決定方法の概念図.

表面への原子の付着確率です.式から T, v および r を正確に決めることができれば密度 n が正確に決まることになります.

付着確率 r を決めるには特別な工夫が必要に なります.例えば,膜厚センサーの周囲を,原子 線の入口を除いて薄い金属板で囲み,一定時間 原子線を当てた後,金属板に付着した量を精密 に測定する方法があります[28].これによれば,r は大体 1 で近似できることが確かめられています. 堆積速度Tは水晶振動子型膜厚コントローラに表 示されます.

原子線中の原子の平均速度は試料チャンバー 内の温度を正確に知ればわかると考えがちです。 しかし,正確な温度測定は 1000 を越えると難 しくなります.また,実際の平均速度は出射孔の 形によっては温度から計算した値とかなり異なる 場合がある、というのが経験者の意見です.そこ で平均原子速度 v を測定することになりますが、 最も厄介な部分です.その方法として,蛍光のドッ プラーシフトを使う方法,高感度電子天秤を使う 方法,飛行時間法等が挙げられます.筆者が参 加していた放射光実験施設PF (Photon Factory, 茨城県つくば市)での共同利用実験グループで は, Ba に対してこれら 3 つの方法を試してみまし た、ドップラーシフト法では、色素レーザーからの レーザービームを原子線に対して直角方向から 照射し、ミラーを使って斜め方向からも同じ位置に 照射します.原子による共鳴吸収によって放射さ れる蛍光を,原子線とレーザー線に対して直角な 方向から検出します.測定は¹³⁸Ba 原子の 6s ¹S₀-6p¹P₁共鳴線 553.55 nm 付近を波長走査しな がら蛍光強度を記録します、このとき、斜め照射 による蛍光ピークが、ドップラー効果によって直角 照射による蛍光ピークに対してずれて出てきます. このずれと照射角から原子の平均速度が計算で きます、この方法は上にあげた3つの方法の中で は最も精度がよいのですが、残念なことにその適 用が色素レーザーの波長可変範囲に強い共鳴 線を持つ原子に限られ,どの原子にも適用できる わけではありません.

高感度電子天秤による方法は, 天秤の皿に相

当する金属板に原子線が当ったとき,原子の運動 量の総和に相当する力が重力とは逆向きにかか るので,原子線を当てた時と当てないときで質量 表示に差が出てきます.この差と膜厚センサーで 測定した試料金属の堆積速度とから平均速度 が計算できます[29].この方法で精度よく測定す るためにはビーム強度を 100 /s かそれ以上に する必要があります.またこの方法では,天秤の 皿と膜厚センサーを同時に衝突領域に置けない ので,かなり複雑な機構が必要になります.

どの金属原子にも使えるという点では図 12 にも 示した飛行時間法が優れています.衝突領域を 通過した原子線にパルス化した電子線をあて,生 成したイオンがイオン検出器(図ではチャネルトロ ンが使用されている)に入るまでの平均時間と飛 行距離から平均速度が計算できます.飛行時間 (TOF)スペクトルの例を図 13 に示します.平均速 度 \overline{v} は

$$\overline{v} = \frac{\sum v_i N_i}{\sum N_i} \tag{6}$$

を使ってできるだけ正確に計算します.ここで, N_i は速度 v_i のイオン数です.

標的原子の平均速度の測定に関して,経験的 に判ったことを付け加えておきます.それは,金属 オーブンの動作条件を同じに設定したとしても, 平均速度が日によって微妙に変り,特に試料の 補給のためオーブンを一旦外したときに大きく変 わることがある,ということです.その困った例を敢



図 13 金(Au)原子線の TOF スペクトルの 例.これから平均速度を計算する.



図14 原子平均速度の原子線強度(すなわち, 蒸発温度)依存性.Baに対して異なる日に測 定した例を示している.

えて図 14 に示しました. Ba 原子の 4d 領域の光イ オン化絶対断面積を測定したときの平均原子速 度の測定データで,6月2日に測定した後,オー ブンを取り外して試料を補給し,6月4日に測定し ています. 膜厚計に表示される蓄積速度の値が 同じであるにも関わらず,測定された原子平均速 度 vが大きく異なっています.その原因を確認で きていませんが,試料補給後の再セットのとき,原 子ビームラインのアラインメントが微妙に変ったこ とが主な原因と考えられます.この点を改善する ため,ジャバラ付の配管を使って,オーブンの向 きを修正できるように設計することを是非勧めたい と思います.

6. 試料の取扱いとオーブンの加熱方法

金属試料の取扱いとオーブンの加熱方法につい て簡単に触れておきます.金属試料のうち化学的 に不安定なものはアンプルに封入されるか(Rb, Cs, Eu等),油漬け(Li, Na, K, Nd等)のかたちで 入手されます.アンプル封入試料の取扱いは 4-2 で述べた通りです.油漬けの試料は表面の油を 紙で吸い取り,カッターナイフで表面の変質した 部分を削って使用します.Li 金属はそれ自身カッ ターナイフで切れるくらい柔らかいのですが,その 金属片は普通硬い部分で覆われています.これ は空気中の水分と反応したときの熱で窒素と反応 し,窒化リチウム(2Li₃N)ができるためです.このよ うな試料はペンチのような工具で割って新しい面 をむき出させます.Li,Na,K等のアルカリ金属は 割ったり表面を削り取ったりしたあとの新たな面が やはり空気中の分子と反応して直ちに変色し,Cs やRb同じ様なことが軽度ですが起きます.しかし, 手早に真空容器に入れて排気すれば問題はあり ません(表面の化合物は幸い蒸発温度が純粋な 金属より高く,実験後の試料はしばしば最初の形 が残っていますが,中はなくなっていて"もぬけの から"です).反応性の弱い金属試料は瓶あるい はビニール袋に封入された金属片の形で入手さ れます.これらはそのまま使用します.

実験後の処理ですが,金属によって異なります ので,ハンドブック等でその性質をよく調べる必要 があります.特に Be のように毒性のあるもの,アル カリ金属のように水に対して爆発性のものには十 分な注意が必要です.また金属の粉末は多くの 場合発火性ですので,薄く試料金属が付着した 器壁のアルコールによる処理は避けるべきです. 空気に十分さらして,空気中の酸素や水分と反応 して酸化物或いは水酸化物になってから,真空 機器に適するキムワイプのような紙で粉末を吸い 込まぬように注意しながらふき取ります.このキム ワイプも研究施設の指針に従って適切に処理す る必要があります.

特別な目的で特別に設計・製作した実験装置 は,まずその装置の個性を知ることから始まります. 金属オーブンを使う実験も同じで,まずその個性 を知ることから始まります.オーブンを加熱し始め てから必要な温度で安定に働くようになるまで,普 通は 2~3 時間をかけます.加熱でオーブンの温 度が上昇し始めると,試料やオーブン自体の脱ガ スのため真空度が目立って悪くなります.そして 試料金属の気化が始まると真空度が急によくなる, というのが一般的です.必要な強度の原子線を得 るにはオープンに供給する電力をいくらに設定す ればよいか,必要温度までどれくらいの時間をか け,どのように電力を増して行くのがよいかは,と にかく使ってみないとわかりません.

7. おわりに

原子物理学の研究者が他分野の人から「原子物 理学でまだやることがあるのですか」という内容の 事を言われた,という話を一度ならず耳にしたこと があります.原子物理学は量子力学ですべて解 決できるという認識がその人にあったのでしょうか. 原子的世界の現象は電子間相互作用のために 非常に複雑で微妙ですが,しかしそれが故に 我々の興味を引き付けています.原子衝突の研 究で「飯が食える」のはまさに「電子間相互作用」 のお陰,と言えそうです.

基礎科学の研究者には 2 つの立場があると思 います.有用性に結びつく基礎研究という応用的 な立場と自然界の理解という純粋科学的な立場 です.応用的な立場に立つと「基礎工事なしに新 しい家は建ちません」と強調します.純粋科学的 な立場に立つと「自然を理解したいと考えるのは 人間の本性で,音楽,絵画,文学などと同様に人 生を豊かにする文化の発展に寄与している」と文 化面を強調します.しかし,このように立場を分け て考える必要はないのかも知れません.オワンク ラゲの蛍光物質の研究でノーベル化学賞を受賞 した下村脩博士のように,有用性なんかには目も くれず,もくもくと進めてきた基礎研究が,思わぬ かたちで人類の役に立った,という例はいくらでも あるのですから.

謝辞

筆者が関わった研究での金属オーブンの製作で は(株)京和真空製作所の高松源治氏および高 松 肇氏に多大なるご協力を戴きました.この紙上 を借りて深く感謝致します.

参考文献

[1] R. P. Madden and K. Codling, *Phys. Rev. Lett.***12** (1964) 106.

[2] M-T. Huang, R. Wehlitz, Y. Azuma, L. Pibida,I. A. Sellin, J. W. Cooper, M. Koide, H. Ishijima, and T. Nagata, *Phys. Rev* A, **59** (1999) 3397.

[3] B. Sonntag and P. Zimmermann, *Rep. Prog. Phys.* **55** (1992) 911.

[4] J. P. Connerade, J. M. Esteva, and R. C. Karnatak, *Giant Resonances in Atoms, Molecules, and Solids* (NATO ASI Series, Plenum Press 1986).

[5] J. B. West, P.R. Woodruff, K. Codling and R. G. Houlgate, *J. Phys. B: At. Mol. Phys.* **9** (1976) 407.

[6] J-P. Connerade, *Highly Excited Atoms* (Cambridge University Press, 1998).

[7] V. Schmidt, Rep. Prog. Phys. 55 (1992) 1483.

[8] K. J. Ross and B. Sonntag, *Rev. Sci. Instrum.*66 (1995) 4409.

[9] L. Vályi *Atomic and Ion Sources*, Ch. 2 (John Wiley & Sons, London, 1977).

[10] 清水富士夫「原子のレーザー冷却とその周 辺技術」応用物理 **66** (1991) 864.

[11] パリティ編集委員会編「レーザー冷却がひら 〈原子波の世界」(丸善, 2003 年).

[12] E. Gray *et al "American Institute of Physics Handbook"* Third edition (McGrow-Hill Book Company, 1972) p.4-298.

[14] W. Gerlach and O. Stern, *Ann. d. Phys.* **74** (1924) 673.

[15] M. Koide *et al. J. Phys. Soc. Jpn.*, **71** (2002)
1676, **71** (2002) 2681, **72** (2003) 294.

[16] Y. Azuma et al. Phys. Rev. Lett. 74 (1995)3768, 79 (1997) 2419.

[17] R. Wehlitz, M-T. Huang, B. D. DePaola, J. C. Levin, I. A. Sellin, T. Nagata, J. W. Cooper and Y. Azuma, *Phys. Rev. Lett.* 81 (1998) 1813.

[18] G. Kutluk, H. Ishijima, M. Kanno, T. Nagata and A. T. Domondon, *J. Ele. Spec. Rel. Phenomen.* 169 (2009) 67.

[19] S. Yagi and T. Nagata, J. Phys. Soc. Jpn. 69(2000) 1374, 70 (2001) 2559.

[20] S.Tsuge, A. Shimano, Y. Tohyama, E. Kayama,S. Obara and T. nagata, J. Phys. Soc. Jpn. 74 (2005) 3193.

[21] U. Arp *et al. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.*27 (1994) 3389, 28 (1995) 225.

[22] S. Hasegawa, F. Yoshida, L. Matsuoka, F.

^[13] H. Lew, Phys. Rev. 76 (1949) 1086.

Koike, S. Fritzsche, S. Obara, Y. Azuma and T. Nagata, *Phys. Rev. Lett.* **97** (2006) 023001.

[23] F. Yoshida *et al. Phys. Rev.* A **73** (2006)042709, **73** (2006) 062709, **75** (2007) 012714.

[24] D.Bulgin, J. Dyke, J. Coodfellow, N. Jonathan,

E. Lee and A. J. Morris, *Electron Spectrosc.* **12** (1997) 67.

[25] C. R. Vidal and J. Cooper, *J. Appl. Phys.* **40** (1969) 3370.

[26] J. P. Connerade, Nucl. Instr. Meth. 152 (1978) 271.

[27] G. M. Carter and D. E. Pritchard, *Rev. Sci. Instrum.* **49** (1978) 120.

- [28] 柴田猛順,小倉浩一,私信.
- [29] 小倉浩一,柴田猛順,真空 36 (1993) 69.